



令和 8 年 7 月 27 日

アイダホ大学広島キャンパスの開校식을 8 月 21 日に開催します ～グローバルに活躍する半導体人材を広島で育成～

アイダホ大学広島キャンパス（University of Idaho Hiroshima Campus）の開校式を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。

アイダホ大学広島キャンパスは、令和 7 年 11 月に文部科学大臣から「外国大学等の日本校」の指定を受けた教育機関であり、学生はアイダホ大学の正規学生として入学し、所定の課程を修了するとアイダホ大学の学位が授与されます。

本キャンパスでは、半導体分野に特化した学士課程プログラム（Microchips Engineering & Security Alliance（MESA））を展開します。学生は広島大学のキャンパスで最初の 2 年間学んだ後、アイダホ大学（米国アイダホ州）へキャンパスを移し、世界的な半導体産業を支える高度専門人材として必要な知識・技術を修得します。

カリキュラムは英語で実施され、数学、物理、化学などの基礎科目に加え、電気回路、コンピュータサイエンスなどの専門科目を体系的に学びます。また、実験や演習を通じて、半導体産業で求められる実践的な知識・技術を養います。

初年度は、日本をはじめ、ベトナム、米国、インド、韓国、ネパール、ナイジェリア、バングラデシュなど、多様な国・地域から 21 人の学生が入学予定です。学生は 8 月 19 日から本学の池の上学生宿舎への入居を開始し、開校式後には履修登録や日本での生活、キャンパス利用等に関するオリエンテーションを受講した後、8 月 24 日から MESA プログラムのカリキュラムがスタートします。広島大学のキャンパスにおいて、多様な文化的背景を持つ学生同士が共に学ぶ国際的な教育環境が本格的に始動します。

広島大学は、長年にわたり半導体研究・人材育成を推進してきた国内有数の研究拠点であり、本キャンパスの設置を契機として、アイダホ大学との教育・研究連携をさらに深化させるとともに、地域産業界とも連携しながら、広島から世界へ半導体グローバル人材を輩出する新たな教育モデルを推進していきます。

記

日 時 令和 8 年 8 月 21 日（金）11 時
場 所 広島大学学士会館レセプションホール
式次第

- ・ 開式の辞
- ・ 入学許可宣言
- ・ アイダホ大学挨拶
- ・ 広島大学挨拶
- ・ 来賓祝辞
- ・ 閉式の辞

※詳細につきましては、決まり次第改めてプレスリリースにてお知らせいたします。

【お問い合わせ先】

広島大学 国際室国際部グローバル化戦略グループ グループリーダー 吉盛 Tel：082-424-4621 E-mail：g-strategy-gl@office.hiroshima-u.ac.jp
